

НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ПОЛЯРИТОНОВ ВЕРХНЕЙ ВЕТВИ И ИХ БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНОВСКАЯ КОНДЕНСАЦИЯ

М. Г. Мацко

Обсуждены экспериментальное проявление эффектов взаимодействия поляритонов верхней ветви и условия, необходимые для их возникновения.

При создании на верхней поляритонной ветви (ВПВ) большой плотности возбуждений между ними можно ожидать взаимодействия типа неупрогое рассеяния (НР). В данной работе впервые приведено экспериментальное доказательство такого эффекта и обсуждены условия, при которых возможны процессы взаимодействия поляритонов верхней ветви.

Спектры отражения и излучения монокристаллов $ZnTe$, $Zn_xCd_{1-x}Te$, выращенных из газовой фазы, были изучены при $T = 1,6$ К. Для исследований использовался, в основном, аргоновый (Ar^+) лазер, энергия квантов которого близка к энергиям экситонных резонансов данных кристаллов.

На рис. 1, а показана микрофотограмма спектра излучения кристалла $ZnTe$, полученного при $T = 1,6$ К и плотности возбуждения Ar^+ -лазера $R_{\text{возб}}^{Ar^+} \approx 5 \cdot 10^{21}$ фот. $\text{см}^{-2}\text{сек}^{-1}$. Полоса I_1 ($\lambda = 5221 \text{ \AA}$) обусловлена излучательной рекомбинацией экситонов, локализованных на нейтральном акцепторе, полоса M'_H ($\lambda = 5208 \text{ \AA}$) излучением нижней поляритонной ветви (НПВ) с области "бутылочного горла" [1]. Между ними расположена узкая полоса P_B ($\lambda = 5216 \text{ \AA}$), которая не наблюдается при возбуждении ртутной лампой, а также азотным (N_2) лазером с энергией квантов, превышающих на 1,5 эв ширину запрещенной зоны исследуемых кристаллов. При использовании N_2 -лазера не наблюдается и структура спектра излучения непосредственно в области экситонного резонанса, состоящая из полос M'_H , M''_H и M_B . Последнее под-

тврждает их поляритонный характер, предложенный в работе [1], указывая к тому же на единую природу полос P_B , M_H^* , M_H^{**} , M_B , обусловленную, по-видимому, специфичностью возбуждения Ar^+ -лазером.

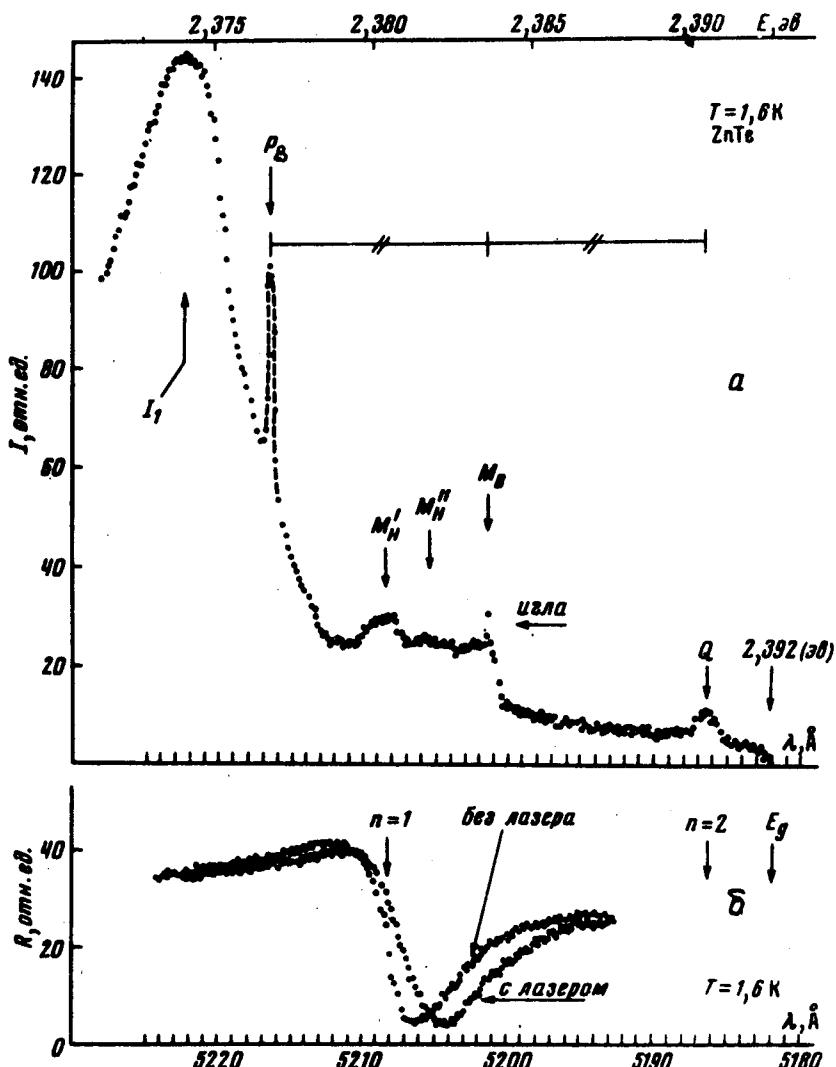


Рис.1. Микрофотограммы спектров: а—излучения кристалла ZnTe при $T = 1,6\text{ K}$ и $R_{\text{возб}}^{\text{Ar}^*} \approx 5 \times 10^{21} \text{ фот. см}^{-2} \text{ сек}^{-1}$; б—отражения, полученного для $T = 1,6\text{ K}$ в присутствии лазерного возбуждения с $R_{\text{возб}}^{\text{Ar}^*} \approx 10^{21} \text{ фот. см}^{-2} \text{ сек}^{-1}$.

Очевидно также, что присутствие указанных четырех полос не может быть объяснено проявлением дополнительных центров локализации экионов с ростом $R_{\text{возб}}$, поскольку создаваемая N_2 -лазером $R_{\text{возб}}^{\text{N}_2} \approx 10^{23} \text{ фот. см}^{-2} \text{ сек}^{-1}$ более чем на порядок превышает $R_{\text{возб}}^{\text{Ar}^*}$.

Полоса P_B обладает следующими свойствами. 1) Ее энергетическое положение зеркально симметрично полосе Q ($\lambda = 5186 \text{ \AA}$) относительно "иглы", являющейся оптическим признаком бозе-Эйнштейновской

конденсации (Б-ЭК) на ВПВ [1]. Полоса же Q обусловлена излучением экситонов из возбужденного ($n = 2$) состояния. 2) Интенсивность излучения квадратично зависит от уровня возбуждения, указывая на характер процессов, обуславливающих ее появление.

Вышеизложенная совокупность свойств полосы P_B свидетельствует о том, что при создании на ВПВ большой плотности возбуждений между ними имеет место процесс взаимодействия типа НР. При этом один поляритон ВПВ, увеличив свою энергию в результате НР, переходит в возбужденное ($n = 2$) состояние. Другой же поляритон ВПВ, с соответственно пониженной энергией ($\approx 6 \text{ мэв}$), после выхода из кристалла проявляется в виде фотонов с энергией полосы P_B . Таким образом, процесс НР поляритонов ВПВ, а также свойства полосы P_B , во многом аналогичны таковым для НПВ. Однако полуширина полосы P_B ($\approx 10^{-4} \text{ эв}$) на много меньше характерных полуширин для P полос при НР поляритонов НПВ ($\approx 10^{-2} \text{ эв}$) в полупроводниках типа A^2B^6 . В этом сказалась, по-видимому, специфика процесса НР на ВПВ, обусловленная Б-ЭК ее поляритонов. Действительно, при Б-ЭК макроскопически большое число поляритонов ВПВ находится в нижайшем энергетическом состоянии с $k \approx 0$. Следовательно кинетическая энергия их начальных и конечных состояний, обуславливающая наличие у P полос коротко-и длинноволнового хвостов, стремится к нулю. Поэтому указанные хвосты отсутствуют у полосы P_B и она приобретает форму узкого пика "иглы". К этому же выводу приводят также следующие соображения. Наличие Б-ЭК для поляритонов ВПВ тождественно условию, что их температура равна нулю. В таком случае, как показано теоретически Хаджи для процесса НР экситонов без учета эффекта запаздывания, форма P полосы стремится к δ -функции с ненулевой полушириной [2].

Коротковолновое смещение спектра отражения (соответственно и поглощения) во время действия лазерного возбуждения при $T = 1,6 \text{ К}$ (рис. 1, б) констатирует преобладание сил отталкивания в исследуемой системе [3, 4].

Таким образом оптические свойства полупроводников при Б-ЭК, т.е. смещение полосы поглощения в область больших энергий и наличие при этом процесса НР, предсказанные впервые Келдышем без учета экситон-фотонного взаимодействия [3], действительны и при использовании ВПВ для ее достижения. Аналогичные утверждения справедливы также относительно результатов работ Москаленко [4], Бьютнера [7], Ханамуры [8], Хаджи [2].

Для возникновения эффектов взаимодействия поляритонов ВПВ, включая их НР и Б-ЭК, по мнению автора, необходимо, чтобы:

1. $\nu_{\text{ЭК-Фот}} > \nu_{\text{ЭК-Фон}}$, где $\nu_{\text{ЭК-Фот}}$, $\nu_{\text{ЭК-Фон}}$ — частоты экситон-фотонных и экситон-фононных столкновений соответственно. Выполнение этого соотношения, по-видимому, возможно преимущественно при слабом экситон-фононном взаимодействии. Слабость последнего для кристаллов $ZnTe$ следует отчасти из отсутствия фононных повторений полосы M'_H . С другой стороны, константа экситон-фононного взаимодействия g для кристаллов $ZnTe$ равна 0,238 [5], что на много меньше единицы, т.е. согласно Тоядзы [6], экситон-фононное взаимодействие в действительности слабое. В этом случае исследование необходимо проводить при $T < E_{LT}/k$, где E_{LT} — продольно-поперечное расщепление, k — постоянная Больцмана.

2. $\nu_{\text{ЭКС-ФОТ}} > \nu_{\text{ЭКС-ЭКС}}$, где $\nu_{\text{ЭКС-ЭКС}}$ – частота экситон-экситонных столкновений. Для кристаллов ZnTe, E_{LT} порядка 1,2 мэв и для $R_{\text{ВОЗБ}}^{Ar^+} \approx 10^{21} \text{ фот.} \cdot \text{см}^{-2} \text{ сек}^{-1}$ величина $\nu_{\text{ЭКС-ФОТ}} \approx 10^{12} \text{ сек}^{-1}$, а $\nu_{\text{ЭКС-ЭКС}} \approx 10^{11} \text{ сек}^{-1}$.

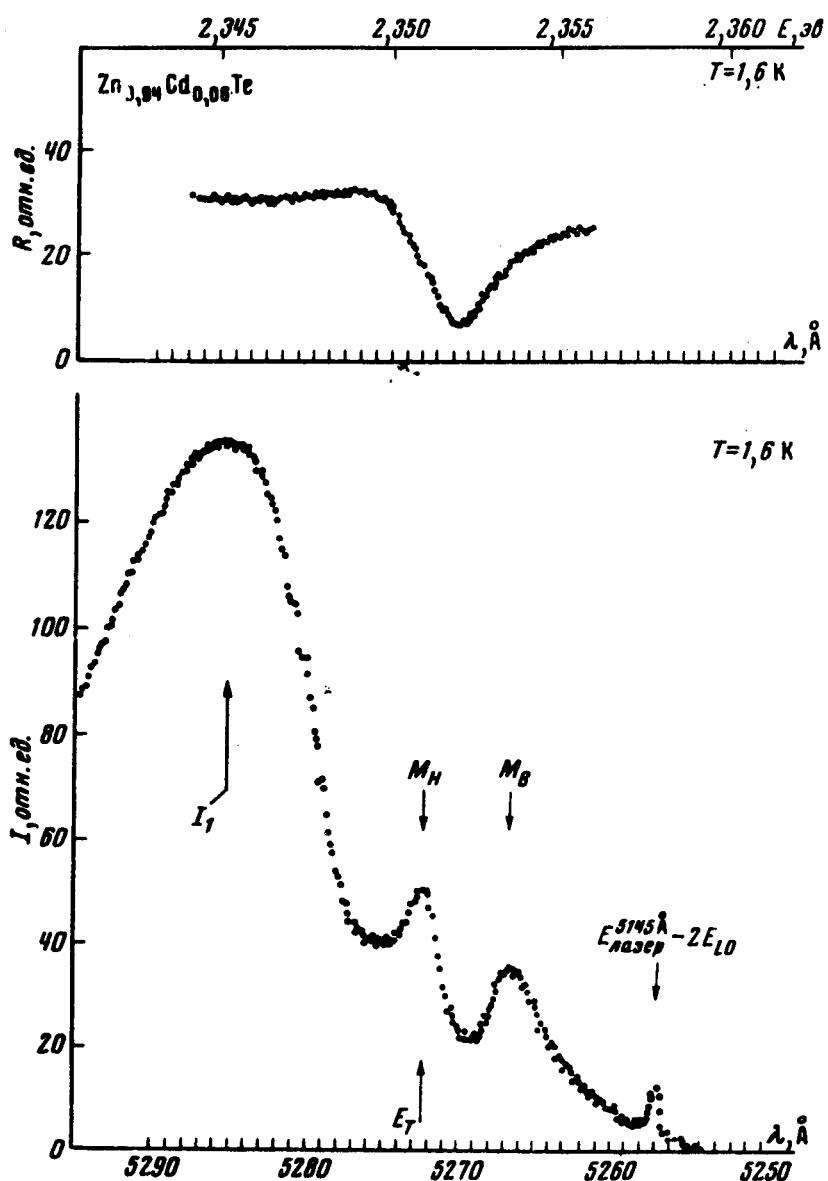


Рис.2. Микрофотограммы спектров отражения и излучения кристалла $Zn_{0,94}Cd_{0,06}Te$ при $T = 1,6$ К и $R_{\text{ВОЗБ}}^{Ar^+} \approx 5 \times 10^{21} \text{ фот.} \cdot \text{см}^{-2} \text{ сек}^{-1}$.

3. При удовлетворении $1 - 2$ разность энергий квантов лазера ($E_{\text{лазера}}$) и продольного экситона (E_{LO}) должна соответствовать, а возможно быть кратной, энергии продольного оптического LO фонона (E_{LO}).

Доказательством сказанному в этом пункте служат следующие экспериментальные факты. Для кристаллов $ZnTe$, $E_{\text{лазера}}^{5145 \text{ Å}} - E_L = 26 \text{ мэв}$, что близко к E_{LO} . В этом случае в процессе возбуждения с подавляющей вероятностью создаются поляритоны ВПВ. Вероятность рассеяния поляритонов LO фононами велика. Следовательно, после быстрой потери поляритонами ВПВ избытка энергии возбуждения в результате внутриветвенного рассеяния на LO фононах в области $k \approx 0$ создается их большая плотность. Последние в определенном смысле когерентны поскольку их разброс по энергии (от части и по k) во многом определяется разбросом по энергии квантов лазера, который весьма мал. Это благоприятствует, по-видимому, их Б-ЭК при концентрациях выше критической.

Данному процессу рассеяния поляритонов LO фононами не следует противопоставлять резонансное Рамановское рассеяние. В этих условиях оба эффекта тождественны.

При аналогичных условиях эксперимента, т.е., $T = 1,6 \text{ К}$ и $R_{\text{возб}}^{\text{Ar}^+} \approx 5 \cdot 10^{21} \text{ фот} \cdot \text{см}^{-2} \text{сек}^{-1}$, для кристаллов $Zn_{0,94}Cd_{0,06}Te$ также наблюдается излучение ВПВ; полоса M_B на рис.2. Однако эффекты взаимодействия ее поляритонов отсутствуют. В этом случае $E_{\text{лазера}}^{5145 \text{ Å}} - E_L = 2,2 E_{LO}$ и заселение области $k \approx 0$ ВПВ идет после быстрой потери этими поляритонами избытка энергии возбуждения на двух LO фононах в результате взаимодействия с акустическими фононами, что существенно уменьшает скорость их релаксации по энергии. Поскольку же групповая скорость поляритонов ВПВ велика, то большая их часть успевает выйти из кристалла раньше, чем произойдет взаимодействие с акустическими фононами. Следовательно представляется менее вероятным создание большой плотности поляритонов ВПВ в области $k \approx 0$ при участии акустических фононов в процессе внутриветвенного рассеяния.

В заключение автор выражает искреннюю благодарность М.С.Бродину, С.А.Москаленко и П.И.Хаджи за ценные замечания при обсуждении.

Институт физики
Академии наук Украинской ССР

Поступила в редакцию
6 февраля 1975 г.

Литература

- [1] М.С.Бродин, Д.Б.Гоэр, М.Г.Мацко. Письма в ЖЭТФ, 20, 300, 1974.
- [2] П.И.Хаджи. ФТТ, 15, 1718, 1973.
- [3] Л.В.Келдыш, А.Н.Козлов. ЖЭТФ, 54, 978, 1968.
- [4] С.А.Москаленко. Бозе-эйнштейновская конденсация экситонов и би-экситонов, Кишинев, 1970.
- [5] Ю.В.Гнатенко. Кандидатская диссертация, Киев, 1970.
- [6] Y.Toyosawa. Techn. Report USSR, ser. A, 119, 1964.
- [7] H.Büttner. Phys. Stat. Sol., b, 42, 775, 1970.
- [8] E.Hanamura. Solid State Comm., 11, 485, 1972.